(57) 要約:

るつぼ(1)内で加熱融解した原料溶液(2)に種子結晶(4)を接触させて単結晶を育成する方法において、るつぼ(1)内の原料溶液(2)中に羽根体(5)もしくはじゃま板体を配置し、るつぼ(1)を回転させながら引上げ育成することにより、CLBOをはじめとする各種の単結晶を、高粘性の原料溶液(2)から、高品質、高性能な結晶として育成する。

明 細 書

高品質単結晶の育成方法とその装置

技術分野

この出願の発明は、高品質単結晶の育成方法とその装置に関するものである。さらに詳しくは、この出願の発明は、高粘性の溶液原料であっても高品質な単結晶を育成することのできる新しい結晶育成方法とそのための装置に関するものである。

背景技術

従来より、酸化物等の単結晶の育成方法として、原料をるつぼ内で加熱融解した後に、種子結晶を原料溶液に接触させ、この種子結晶を回転させながら丸棒状単結晶を引上げて育成する方法が知られている。この引上げ法は、大口径結晶を効率良く育成することができる方法として様々な単結晶の育成のために用いられてもいる。

また、原料をるつぼ内で加熱融解した後に、種子結晶を 原料溶液に接触させ、液面下で温度を徐冷して結晶を析出 させて育成する方法(カイロポーラス法)等も知られてい る。

しかしながら、従来の種結晶との接触による単結晶の育成方法には、所要温度での育成時の原料溶液の粘性が高い場合には、るつぼ内の原料溶液の流れが悪くなるため、温度や過飽和度等の不均一性が生じ、結晶の品質が低下しや

りいという問題があった。

たとえば、非線形光学結晶としてのCS発生用のBSののCS発生用のCS発生用のBSののCS発生用のBSののCS発生用のBSを生用のBSのの光生用のBSのの光生用のBSのの光性にあるものである。を生げるがあることが高にあることが高いた。といるのとは、である。とのからはなりののおけることが確認をである。とのののないののない。

そして、たとえばCLBO冷却法でのシード棒回転による単結晶の育成では、図7に示したように原料溶液の温度分布が良好でなく、しかも結晶成長が速いため、どうしても高品質、高性能結晶を育成することが制約されていた。

そこで、この出願の発明は、以上のとおりの従来技術の問題点を解消し、高粘性の原料溶液であっても、高品質、高性能な単結晶を育成することのできる、改善された新しい方法と、そのための装置を提供することを課題としている。

発明の開示

この出願の発明は、上記の課題を解決するものとして、 第1には、るつぼ内で加熱融解した原料溶液に種子結晶を 接触させて単結晶を育成する方法において、るつぼ内の原

料溶液中に羽根体もしくはじゃま板体を配置し、該羽根体 もしくはじゃま板体は回転させることなくるつぼを回転さ せながら育成することを特徴とする高品質単結晶の育成方 法を提供する。また、この出願の発明は、第2には、原料 溶液に接触させた種子結晶を徐々に引上げることにより育 成する方法を、第3には、種子結晶が接触する原料溶液の 液面下を徐冷して種子結晶の表面に単結晶を折出させて育 成する方法を、第4には、るつぼを回転させるとともに、 種子結晶も回転させる方法を、第5には、酸化物単結晶を 育成する前記方法を、第6には、酸化物単結晶がボレート 系酸化物の単結晶である方法を、第7には、ボレート系酸 化物が、CSLiB。O、oまたはこのもののCSおよび Liの少なくとも一方を他のアルカリ金属元素並びにアル カリ土類金属元素の少なくとも一種により部分的に置換し た酸化物である方法を、第8には、AIおよびGaの元素の少 なくとも一方がドープされている酸化物である方法を提供 する。そして、この出願の発明は、第9には、ボレート系 酸化物が、G d x Y ı-x C a 4 O (B O 3) a (O < x < 1)で表わされ、引き上げ法により育成される方法を、第 10には、酸化物単結晶が、LiNb〇。、LiTa〇。、 酸化物高温超伝導物質または酸化物熱電変換物質である方 法を提供する。

さらにこの出願の発明は、第11には、るつぼ内で加熱融解した原料溶液に種子結晶を接触させて単結晶を育成するための装置において、るつぼ内の原料溶液中に配置される羽根体もしくはじゃま板体ととも に、るつぼを回転さ

せる回転体を備えていることを特徴とする高品質単結晶の育成装置を提供し、第12には、原料溶液に接触される引上げる引上げ機構が具備されて溶液には、種子結晶を徐々に引上げる引上が機能する原数である。第13には、種子結晶を出る機構が具備されているのののののでは、第15には、上記いずれかの育成装置を、第15には、第16には、が育成装置を、第15には、第16には、種子結晶を育成装置をも提供する。

図面の簡単な説明

図1は、この発明の方法、装置の概要を示した構成図である。

図2は、実施例としての育成装置を示した断面図である。

図3は、羽根体を例示した平面図である。

図4は、羽根体の側面図である。

図5は、結晶成長の履歴を示した図である。

図6は、原料溶液の温度分布を示した図である。

図 7 は、従来法の場合の溶液の温度分布を示した図である。

なお、図中の符号は以下のものを示している。

- 1 るつぼ
- 2 原料溶液
- 3 シード棒
- 4 種子結晶

- 5 羽根体
- 6 回転体
- 7 支持棒

発明を実施するための最良の形態

この出願の発明は、上記のとおりの特徴を有するものであるが、以下にその実施の形態について説明する。

まず、この出願の発明の単結晶の育成方法においては、るつぼ内で加熱融解した原料溶液に種子結晶を接触させ発明の育成方法においてとを基本としている。そしてこの発法の育成方法においては、従来より知られている引上げるの態様が適宜に採用される。いずれの場合でも原料物質の融解により生成させた溶液(融液である場合を含む)に、種結晶を接触させて単結晶育成する点において共通している。

を配置し、るつぼ(1)を回転させながら育成することを 特徴としている。このるつぼ(1)の回転のために、育成 装置には、たとえばるつぼ(1)を載置した状態で回転す る回転体(6)を備えてもいる。

引上げ法による場合には、シード棒(3)を回転しなが ら、もしくは回転しない静止した状態でシード棒(3)を 上方へ引上げることになる。一方、冷却法による場合に は、中空のシード棒(3)を用いて中空部に冷却ガスを供 給し、液面下を徐冷して種子結晶(4)の表面に単結晶を 析出させて育成する方法や、液面下の徐冷のために炉のヒ 一ター全体の温度を徐々に下げる方法等が採用される。前 者の方法は、種結晶を溶かさないようにするために用いら れる。これらの場合もシード棒(3)等の支持手段は回転 させてもよいし、あるいは回転しない静止状態にあっても よい。ただ、この出願の発明は、基本的思想として、以上 のようなシード棒(3)、そしてこれに支持した種子結晶 (4)の回転を必須とすることなしに、るつぼ(1)を回 転させることを特徴としている。シード棒(3)と種子結 晶(4)の回転 は、このるつぼ(1)の回転に対しての 相対運動として適宜に必要に応じて選択されることにな る。

そして、この出願の発明では羽根体(5)もしくはじゃま板体は、原料溶液(2)内においてはそれ自身は静止状態にあってよく、一方、るつぼ(1)は、たとえば図1のように、回転体(6)によって回転するようにしている。このような特徴のある羽根体(5)もしくはじゃま板の

存在と、るつぼ(1)の回転によって、原料溶液の攪拌効果が高まり、育成の場合に問題となる拡散境界層(diffusion boundary layer)を薄くでき、原料物質の成長表面への供給量を増加させ、かつ過飽和度を均一にすることができる。このことによって、育成温度において高粘性の原料溶液であっても、高品質、高性能な単結晶を育成することが可能となる。

羽根体(5)もしくはじゃま板体については各種の形状のものとして、育成の対象となる単結晶や原料物質の組成、種類、そして原料溶液の組成や粘性、うの回転入深さや、るの回転、の一部である。好のでできる。好のものというのでである。が明れているのでは、からのできなができる。好のものというのでは、からのでは、からのとないできる。な故れのじゃま板からのとが例示される。

る。

引き上げ法(チョクラルスキー法:Cz法)によるGdYCOB、すなわちGdxY1-xCa。O(BO。)。の結晶育成においても、この発明の方法によって高品質な結晶が得られている。特に引き上げ法においてはじゃま板体

の配置が有効でもある。

また、育成される酸化物としては、LiNb〇₃、LiTa〇₃、そして、酸化物高温超伝導材料、Naҳ Со₂ 〇₄ (×は約1)等の酸化物熱電変換材料も例示される。 そこで以下に実施列を示し、さらに詳しくこの出願の発明について説明する。

実施例

(育成装置)

育成装置として、全体が図2の構成となるようにした。 自金るつぼを用い、このるつぼをモーターに転でる。また、この装置では、シード棒(3)を開い、その下端には種子片のものを用い、その下端には種子ドクロシード棒(3)を冷却できるが開している。この装置によれば、従来では種子結晶があったメルト組成での育成も可能となる。

白金るつぼ内には、図3および図4に示した白金製のスクリュー型羽根体(5)を支持棒(7)に取付けて配置した。羽根体(5)は、6枚の羽根を有し、羽根角度40°として配置している。羽根体(5)は、その羽根中心(A)が、るつぼの回転中心に相当する平面位置に配置され、るつぼの内底面からの羽根中心(A)の距離(H)では調整できるようにしている。なお、距離(H)にはできるだけるつぼの内底面近傍に位置するようにした。

なお、図4に示しているアルシント管およびFKSパイプは、いずれも株式会社フルヤ金属(FURUYAMETAL CO・, LTD・) から購入したものであって、アルシント管は、アルミナ(Al2〇。) が主原料とされているものであり、またFKSパイプは、白金(Pt)にフィ〇2を含有したものにより構成されている。

(単結晶育成)

上記の育成装置を用いて、るつぼを回転させて冷却法によりCLBO単結晶の育成を行った。

シード棒は回転させず、同様に羽根体も回転しない静止状態において育成を行った。原料溶液はCLBOセルフフラックス組成としている。このセルフフラックスの成分組成は、Cs:Li:B:O=1:1:5.5:9.2とした。また、この組成は化学量論組成(メルト組成)とすることも良好であることが確認されている。

原料溶液の最高加熱温度は900℃とした。

温度降下とるつぼ回転の条件は次のとおりとした。

温度降下

0. 1 °C / d a y

るつぼ回転

30rpm

温度降下の側定点は、最初の基準は溶液の液面とし、その後、その液面の温度に対して O.1 ℃/ d a y が降下させている。その際の温度測定は、図 2 に示した制御用センサにより行い、溶液全体に一様に O.1 ℃/ d a y で降下させるようにしている。

図5は、従来の通常法と比較した場合の結晶履歴を示したものであり、図6は、原料溶液の温度分布を示したものである。図6からは、るつぼ内の溶液の温度分布が従来法に比べて液面からの高さ方向でより均一化され、結晶成長が均一となっていることがわかる。

この図6の原料溶液の温度分布の結果についてさらに検討したところ、液面からの高さ(深さ)が約10mの位置までの間の温度差(Δt)が一0.5°Cまでの範囲にあること、つまり一0.5°C~0°Cであることが良質な単結晶の育成のために望ましいことが確認された。

また、図5に示されているように、従来の育成法では、 最初の立ち上がりの成長は遅いが、途中で成長速度が上が り、最終的な成長速度はかなり速くなる。これは、結晶が 小さい時はシード棒が回転しても攪拌効果があまりなく、 結晶が大きくなると結晶自身が溶液を攪拌し、急に成長が 速くなることを示している。

これに対し、この発明の方法による羽根体を挿入してのるつぼ回転による育成では、最初の立ち上がりの成長は、従来のシード棒回転による育成の場合よりも速い。なぜならるつぼの回転によって溶液の攪拌が十分行われているため、拡散境界層と呼ばれる育成速度を決定する層が薄くなるからである。さらに過飽和度が均一になるからである。(結晶の評価)

育成された結晶の品質を評価するため、結晶を厚さ1. 5 c m でウェハー状にカットし3面研磨を施したサンプルについてHe-Neレーザーにより結晶の内部散乱を観察

した。品質の良い結晶では内部に散乱が起こり、内部が赤く光り散乱点が分かる。悪い場所については、パスが見える。

観察の結果、この発明の方法によって羽根体を挿入してのるつぼ回転により育成した結晶は品質に優れていることが確認され、わずかに種子結晶の下部においてパスが見られた。

一方、従来法により育成された結晶では、全体的にパス が見られ、結晶の品質において問題があった。

また、耐レーザー特性評価用試料として、上記と同じもの、および従来の方法で育成した結晶の10mm×10mm×15mmのサイズのものを用いた。損傷閾値の測定は(001)面について行った。レーザーの光源は縦、横シングルモードのQスイッチNd:YAGレーザーを用いた。評価は、Nd:YAGレーザーの第4高調波である。 振波長266mmに対して行った。パルス幅は0. 75msである。

直径8mmの光を焦点距離100mmのレンズによるいた。ここでは、焦点部が入りまたに結晶の位置を調整し、1分割りまたに損傷のの場との場合の、3分割ののは、3分割のは、3分割のは、3分割ののは、3分割ののは、3分割のでは、3分割のでは、3分割のでは、3分割のでは、3分割のでは、3分割のでは、3分割のでは、3分割のでは、3分割のでは、3分割のでは、3分割のでは、3分割のでは、3分割のでは、3分割のでは、3分割のでは、1分割をは、1分割をはは、1分割をは、1分割をは、1分割をは、1分割をは、1分割をは、1分割をは、1分割をは、1分割をは、1分割をは、1分割をはは、1分割をはは、1分割をは、1分割をはは、1

値に比べて高い場合、集光部ではプラズマが観察される。 関値付近では散乱点の発生が確認されるだけである。レーザーパルスの強度は λ / 2 板(偏光回転子)とポラロイザの組み合わせにより変化させた。入射エネルギーはカロリーメーターで較正を行ったバイプラナフォトチューブとオシロスコープによりモニタしている。参照試料として溶融石英(1 0 . 4 G W / c m²)を用いた。

このような手順でNd:YGAレーザーの第4高調液 (266nm)により内部レーザー損傷閾値を測定した。 この発明の方法によって羽根体を挿入してのるつぼ回転により育成した結晶の内部レーザー損傷閾値と、従来法で育成した結晶並びに溶融石英の内部レーザー損傷閾値を表 1に示した。

表 1

| 方法 | ダメージ閾値 |
|-------|-----------|
| // // | (GW/cm²) |
| 溶融石英 | 10. 4 |
| 従 来 法 | 8.8-8.9 |
| 本発明 | 10.4-20.8 |

表1で示されるように、従来の育成法により育成した結晶の内部レーザー損傷閾値は溶融石英に比べ低かったのに対し、羽根体を挿入してのるつぼ回転により育成したこの

発明の方法による結晶の内部レーザー損傷閾値は、低いところでも溶融石英より高い値をもち、最も高いところでは溶融石英の 2 倍程度にもなることが確認された。

以上のように、従来の方法で育成した結晶とこの発明の方法により育成した結晶の内部レーザー損傷閾値を比較すると、この発明の結晶の方が従来のものよりかなり高くなることがわかる。これは結晶性がかなり良くなったことを意味している。

産業上の利用可能性

以上詳しく説明したとおり、この出願の発明によって、 CLBOをはじめとする各種の単結晶が、高粘性の原料溶液から、高品質、高性能な結晶として育成されることになる。

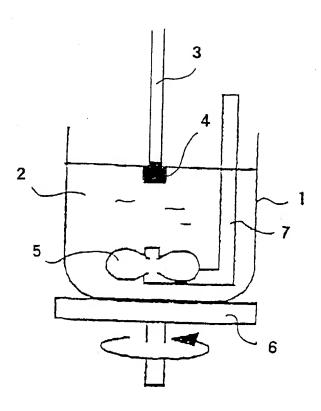
請求の範囲

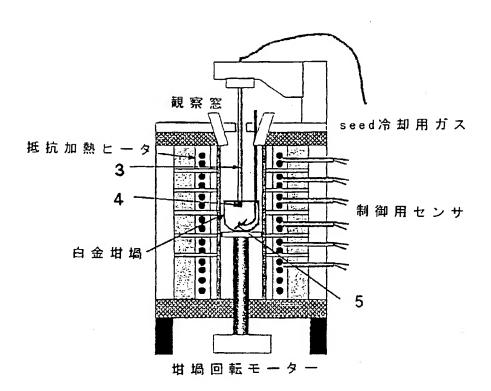
- 1. るつぼ内で加熱融解した原料溶液に種子結晶を接触させて単結晶を育成する方法において、るつぼ内の原料溶液中に羽根体もしくはじゃま板体を配置し、該羽根体もしくはじゃま板体は回転させることなくるつぼを回転させながら育成することを特徴とする高品質単結晶の育成方法。
- 2. 原料溶液に接触させた種子結晶を徐々に引上げることにより育成する請求項1の方法。
- 3. 種子結晶が接触する原料容液の液面下を徐冷して種子結晶の表面に単結晶を折出させて育成する請求項1の方法。
- 4. るつぼを回転させるとともに、種子結晶も回転させる請求項1ないし3のいずれかの方法。
- 5. 酸化物単結晶を育成する請求項 1 ないし 4 のいずれかの方法。
- 6. 酸化物単結晶がボレート系酸化物の単結晶である請求項5の方法。
- 7. ボレート系酸化物が、CsLiB。OpsまたはこのもののCsおよびLiの少なくとも一方を他のアルカリ金属元素並びにアルカリ土類金属元素の少なくとも一種により部分的に置換した酸化物である請求項6び方法。
- 8. A L および Gaの元素の少なくとも一方がドープされている酸化物である請求項 7 の方法。
- 9. ボレート系酸化物が G d x Y 1,-x C a 4 O (B O s) 3 (o < x < 1) で表わされ、引き上げ法により育成

される請求項6の方法。

10.酸化物単結晶が、LiNbO。、LiTaO。、酸化物高温超伝導物質または酸化物熱電変換物質である請求項5の方法。

- 1 1 . るつぼ内で加熱融解した原料溶液に種子結晶を接触させて単結晶を育成するための装置において、るつぼ内の原料溶液中に配置される羽根体もしくはじゃま板体とともに、るつぼを回転させる回転体を備えていることを特徴とする高品質単結晶の育成装置。
- 12 原料溶液に接触させた種子結晶を徐々に引上げる 引上げ機構が具備されている請求項11の育成装置。
- 13. 種子結晶が接触する原料溶液の液面下を徐冷する例却機構が具備されている請求項11の育成装置。
- 1 4. 種子結晶を回転させる機構が具備されている請求項 1 1 ないし 1 3 のいずれかの育成装置。
- 15. 請求項11ないし14のいずれかの育成装置よりなる酸化物単結晶育成装置。
- 1 6 ボレート系酸化物単結晶を育成するための請求項 1 5 の育成装置。





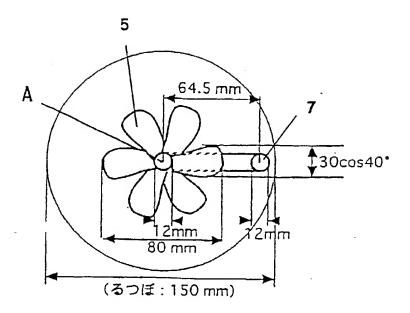
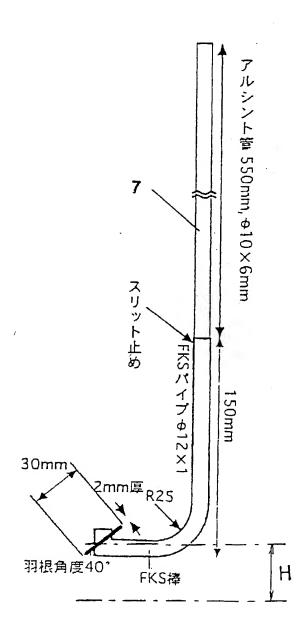
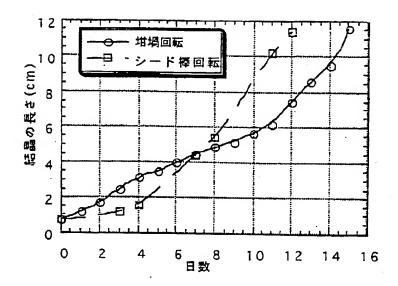
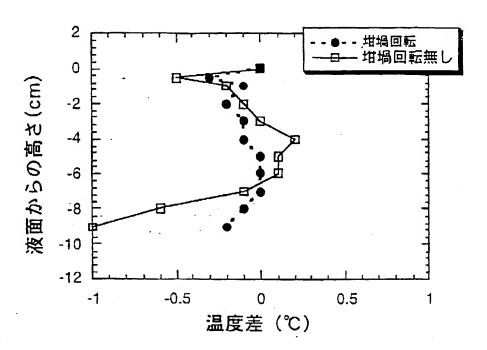


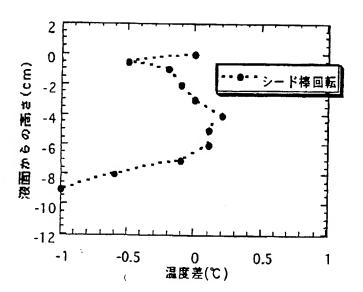
図 4



4 / 7







INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP00/03264

| A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ C30B15/00, 17/00 | | | |
|--|---|--|----------------------------------|
| | o International Patent Classification (IPC) or to both na | ational classification and IPC | |
| | S SEARCHED | | |
| Int. | ocumentation searched (classification system followed . C1 ⁷ C30B1/00-35/00 | | |
| Jits Koka | tion searched other than minimum documentation to the suyo Shinan Koho 1926-1996 Li Jitsuyo Shinan Koho 1971-2000 | Toroku Jitsuyo Shinan Jitsuyo Shinan Toroku | Koho 1994-2000 Koho 1996-2000 |
| CAS | lata base consulted during the international search (name ONLINE ST FILE | e of data base and, where practicable, s | earch terms used) |
| | MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT | | |
| Category* | Citation of document, with indication, where ap | | Relevant to claim No. |
| X Y | JP, 63-159284, A (Mitsubishi E) 02 July, 1988 (02.07.88), | lectric Corporation), | 1,2,5,11,12,15 |
| A | page 1, right column, lines 1 to column, lines 12 to 14; Fig. 1 | 3,4,13,14 | |
| х | JP, 58-208193, A (Hitachi, Ltd. 03 December, 1983 (03.12.83), | .), | 1,2,4,11,12,14 |
| | page 2, upper left column, line (Family: none) | es 5 to 8; Fig. 2 | |
| Y | JP, 08-295507, A (Hoya Corporat 12 November, 1996 (12.11.96), Claim 1; page 3, left column, 1 (Family: none) | | 6-8,16 |
| Y | EP, 786542, A1 (JAPAN SCIENCE A 30 July, 1997 (30.07.97), Claims 1, 2, 5 & JP, 09-208390, A Claims 2, 3, 5 & US, 5998313, A | AND TECHNOLOGY CORP.), | 8 |
| Furthe | or documents are listed in the continuation of Box C. | See patent family annex. | |
| "A" docume | l categories of cited documents: ent defining the general state of the art which is not | "T" later document published after the ir priority date and not in conflict with | the application but cited to |
| "E" carlier | red to be of particular relevance document but published on or after the international filing | understand the principle or theory understand of particular relevance; the | e claimed invention cannot be |
| | ent which may throw doubts on priority claim(s) or which is | considered novel or cannot be considered when the document is taken alo | ne |
| special | o establish the publication date of another citation or other reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or other | "Y" document of particular relevance; the considered to involve an inventive sucombined with one or more other sucombined. | tep when the document is |
| means "P" docume | ent published prior to the international filing date but later e priority date claimed | combination being obvious to a pers "&" document member of the same paten | son skilled in the art |
| 14 J | actual completion of the international search June, 2000 (14.06.00) | Date of mailing of the international se 27 June, 2000 (27.0 | |
| | nailing address of the ISA/ nnese Patent Office | Authorized officer | |
| Facsimile N | 0. | Telephone No. | |

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP00/03264

| 0.40 | | | |
|-----------|---|----|----------------------|
| | tion). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT | | |
| Category* | , | | Relevant to claim No |
| Y | Furuya H. et al., "Development of New Nonlinear Optical Crystal GdYCOB with Tunable Birefringence", Nippon Kessho Seicho Gakkaishi, Vol. 25, No. 5, 1998, pp. 193-199, See the abstracts at page 193 | | 6,9,16 |
| Y | JP, 55-015938, A (Tokyo Shibaura Denki K.K. 04 February, 1980 (04.02.80), Claims 1, 2; Figs. (Family: none) |), | 10 |
| A | JP, 07-277880, A (Hitachi Metals, Ltd.), 24 October, 1995 (24.10.95), Claim 2; Fig. 2 (Family: none) | | 1-16 |
| : | | | |
| | | | |
| | | | |
| į | , | | |
| | | | |
| | | | |
| | , | | |
| | · | | |
| | | | |
| | | | · |
| | · | | |
| | | | |
| | | | |

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1992)

| | | 国际出願番号 | PCT/JP0 | 0/03264 |
|--|---|--|--|--|
| A. 発明の Int. | 属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) C1. ′ C30B15/00, 17/00 | | - | V |
| B. 調査を | 行った分野 | | | |
| 調査を行った | 最小限資料(国際特許分類(IPC)) | | | |
| Int. | C1. T C30B1/00-35/00 | | | |
| 日本国実用 日本国公開 日本国登録 | 外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 別新案公報 1926-1996年 月9月前案公報 1971-2000年 日実用新案公報 1971-2000年 1994-2000年 1996-2000年 | | | |
| OND ONE | 用した電子データベース(データベースの名称 : 支術文献ファイル | 、調査に使用した用語) | | 9 |
| C. 関連する | ると認められる文献 | | | |
| 引用文献の | こと的のられる人間 | | | · |
| カテゴリー* | 引用文献名 及び一部の箇所が関連する | ときは その関連する節 | 所の表示 | 関連する 請求の範囲の番号 |
| Х | JP, 63-159284, A(三菱電機株式会社) | 2.7日 1000/00 07 | 77V74K/N | |
| Y | 第1百右欄第1-2行 第2百十七棚第10 | ,4. 7月,1988 (02, 07, | 88), | 1, 2, 5, 11, 12, 15 |
| Ā | 第1頁右欄第1-3行,第2頁右下欄第12 | -14行, 第1凶(ファミリーシ | なし) | 6-10, 16 |
| X | JP, 58-208193, A(株式会社日立製作列 | 析),3.12月.1983(03. | 12. 83). | 3, 4, 13, 14 1, 2, 4, 11, 12, 14 |
| | 第2頁左上欄第5-8行,第2図(ファミリーな | し) | , , | , -, -, -1, 10, 11 |
| . Y | JP, 08-295507, A(ホーナ株式会社), 12.1 請求項1,第3頁左欄第24-25行(ファミリー | 1月. 1996(12. 11. 96) なし) | , | 6-8, 16 |
| X C欄の続き | にも文献が列挙されている。 | | リーに関する別 | 紙を参照。 |
| 「E」国以後に 以優先権 「L」優先権 日本献 日本献 日本献 「O」 「O」 | 望のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 経日前の出願または特許であるが、国際出願日 表されたもの ・張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 は他の特別な理由を確立するために引用する 出を付す) る開示、使用、展示等に言及する文献 | 論の理解のため(「X」特に関連のある。 の新規性又は進れ の新規性又は進れ 「Y」特に関連のある。 上の文献との、 3 よって進歩性が | 優先日後に公表さる。 優先日後に公表さる。 るものではなく、 文献であってる。 文献がなってと考え、 文献であたいとて、 文学と考え、 さいと考え、 さいと考え、 さいと考え、 さいと考え、 さいと考え、 さいと考え、 さいと考え、 さいたる。 | 発明の原理又は理 結該文献のみで発明 られるもの お該文献と他の1以 同明である組合せに |
| 国際調査を完了 | 日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 した日 14.06.00 | 「&」同一パテントフ; | | |
| 国際調査機関の | 名称及びあて先 | 特許庁審査官(権限のも | 27.06. | 00 46 9440 |
| 郵 | 特許庁 (ISA/JP) 便番号100-8915 千代田区霞が関三丁目4番3号 | 五十樓 | 教 | 内線 3416 |

| | | 四原山腹番号 ドレコノ リアリー | 0/03264 |
|------------------|---|------------------------|------------------|
| C (続き). 引用文献の | 関連すると認められる文献 | | |
| カテゴリー* | 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは | 、その関連する箇所の表示 | 関連する 請求の範囲の番号 |
| Y | EP, 786542, A1 (JAPAN SCIENCE AND TECHNOLO (30.07.97), 請求項1,請求項2,請求項5 & JP, 09-208390, A, 請求項2,請求項3,請求 | OGY CORP.), 30.7月.1997 | 8 |
| Y | Furuya H. et al., "Development of New Nonlinear Optical Crystal GdYCOB with Tunable Birefringence", Nippon Kessho Seicho Gakkaishi, Vol. 25, No. 5, 1998, pp. 193-199, See the abstracts at page 193 | | 6, 9, 16 |
| Y | JP, 55-015938, A(東京芝浦電気株式会社), 4. 請求項1, 請求項2, 図(ファミリーなし) | 2月.1980(04.02.80), | 10 |
| A | JP, 07-277880, A(日立金属株式会社), 24. 10 請求項2, 図2(ファミリーなし) | 月. 1995(24. 10. 95), | 1-16 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | • |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |